PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-133403

(43)Date of publication of application: 22.05.1998

(51)Int.Cl.

G03G 5/06 C09B 5/62 // C07D471/04

(21)Application number: 09-207587

01.08.1997

(71)Applicant: XEROX CORP

(72)Inventor: DUFF JAMES M

ALLEN GEOFFREY C

HOR AH-MEE

HAMER GORDON K

(30)Priority

(22)Date of filing:

Priority number: 96 700326

Priority date: 08.08.1996

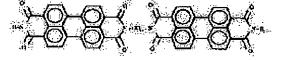
Priority country: US

(54) SYMMETRIC PERYLENE DIMER

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a symmetric perylenebisimide dimer suitable for use as the dispersed colorant of a polymer composite material or a photograph forming pigment in a layered photoconductive image pickup member without requiring refining by using specified perylene for a photoconductive image pickup member contg. a symmetric dimer perylene.

SOLUTION: This layered photoconductive image pickup member is composed of a substrate and a photograph forming layer contg. a symmetric perylenebisimide dimer represented by the formula, wherein R is H, an alkyl, cycloalkyl, oxyalkyl, substd. alkyl, aryl, substd. aryl, aralkyl or substd. aralkyl, X is alkylene, substd. alkylene, cycloalkylene, arylene, substd. arylene, aralkylene or substd. aralkylene as a symmetric crosslinking part, and in the case of n=0, N-N exists. The resultant image pickup member has improved sensitivity to light in the spectral wavelength range of about 400-700nm.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.05.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3768650

[Date of registration]

10.02.2006

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-133403

(43)公開日 平成10年(1998) 5月22日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	F I	
G 0 3 G 5/06	380	G 0 3 G 5/06	380
C 0 9 B 5/62		C 0 9 B 5/62	
// C 0 7 D 471/04	1 1 1	C 0 7 D 471/04	111

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 14 頁)

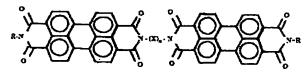
(21)出願番号	特顯平9-207587	(71)出顧人	590000798
			ゼロックス コーポレイション
(22)出願日	平成9年(1997)8月1日		XEROX CORPORATION
			アメリカ合衆国 ニューヨーク州 14644
(31)優先権主張番号	08/700, 326		ロチェスター ゼロックス スクエア
(32)優先日	1996年8月8日		(番 地なし)
(33)優先権主張国	米国 (US)	(72)発明者	ジェームズ エム ダフ
			カナダ オンタリオ州 ミシソーガ モン
•			テビデオ ロード 6185
		(72)発明者	シー ジェフリー アレン
			カナダ オンタリオ州 ウォーターダウン
			ヒースフィールド クレッセント 8
		(74)代理人	弁理士 吉田 研二 (外2名)
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 対称ペリレンダイマー

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 対称ペリレンダイマーおよびそれを含む撮像 部材の提供。

【解決手段】 電荷生成剤として対称ダイマーペリレンを含む光導電性撮像部材であって、前記ペリレンは下記の式を有し、下式において、Rは、水素、アルキル、シクロアルキル、オキサアルキル、置換アルキル、アリール、置換アリール、アラキル、または置換アラキルであり、また、Xは、対称橋かけ部分であり、アルキレン、置換アルキレン、シクロアルキレン、アリーレン、置換アリーレン、アラキルレン、置換アラキルレン、またはnがゼロのときはN-Nであることを特徴とする撮像部材。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電荷生成剤として、対称ダイマーペリレンを含む光導電性撮像部材であって、前記ペリレンは下

上式において、Rは、水素、アルキル、シクロアルキル、オキサアルキル、置換アルキル、アリール、置換アリール、アラルキル、または置換アラルキルであり、また、Xは対称橋かけ部分であり、アルキレン、置換アルキレン、シクロアルキレン、アリーレン、置換アリーレン、アラルキレン、置換アラルキレン、またはnがゼロ

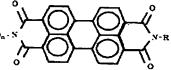
上式において、Rは、水素、アルキル、シクロアルキル、オキサアルキル、置換アルキル、アリール、置換アリール、アラルキル、または置換アラルキルであり、また、Xは対称橋かけ部分であり、アルキレン、置換アルキレン、シクロアルキレン、アリーレン、置換アリーレン、アラルキレン、置換アラルキレン、またはnがゼロのときはN-N結合であることを特徴とする対称ペリレン。

【請求項3】 請求項1に記載の撮像部材であって、R はnープロピルおよびXは1、3ープロピレン、または RはnープロピルおよびXは1、3ーキシリレン、またはRはnープロピルおよびXは4、4′ービフェニレン、またはRはnーペンチルおよびXは1、4ーフェニレン、またはRは2ーフェネチルおよびXは1、3ープ

上式において、Rは、水素、アルキル、シクロアルキル、オキサアルキル、置換アルキル、アリール、置換アリールアルキルのまりアリールアルキルなどであり、また、メロットをは、対称橋かけ部分であり、たとえば、アルレン、アリーレン、アリーレン、アリーレン、アリーレン、アリーレン、アウェルレン、アウェルレン、アウェルレン、アウェルレン、アウェルレン、アウェルである。などでは1からおよそ25まで、好適には1からおよそ25まで、好ができる。アリーレンは、6からおよそ24までのといてきる。アリーレンは、6からおよそ24までのできる。アリーレンは、6からおよそ24までのできる。アリーレンは、6からおよそ24までのできる。アリーレンは、6からおよそ24までの

記の式を有し、

【化1】



であるときはN-Nであることを特徴とする光導電性撮像部材。

【請求項2】 下記の式を有する対称ペリレンであって、

【化2】

ロピレン、またはRはプロピルおよびnが数字ゼロのときはXはN-N、またはRはn-ペンチルおよびXは9、9ービスー(4-フェニル)フルオレン、または、Rはn-ブチルおよびXは1、4ービス(4-フェノキシ)ベンゼンのいずれかの組み合わせであることを特徴とする撮像部材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、広くはペリレンダイマー顔料に関し、特に次式を有するペリレンビスイミドダイマーに関する。

[0002]

【化3】

[0003]

【化4】ペリレンモノイミドアンハイドライド

上式において、Rは、式3に関して説明したような基または置換基である。

【0004】ペリレンダイマー顔料は、電子写真印刷方法に使用される光導電性撮像部材の光活性成分として選択することができる。さらに、実施形態においては、これらの顔料は、プラスチック体、静電写真トナーなどの高分子複合材料の着色剤として選択することができる。本発明の重要な実施形態は、支持基板、本明細書において式3として示されるペリレンダイマー顔料よりな写真生成層、および電荷移送層より構成される光導電性撮像部材を含む。さらに、ペリレンダイマー顔料は、高度に彩色され、たとえば、RーおよびXー置換基によって、オレンジ、赤、マゼンタ、えび茶、褐色、黒、緑黒色など多様な色相を調製することができる。

【0005】本発明を使用する実施形態によれば、たとえば、二つのペリレンモノマーを橋かけ基(式3のペリレンモノマーを橋かけ基(式3のペンによって結合させて得られる光導電性撮像部材によって、たとえば、モノマーペリレン顔料を使用する光導を性撮像部材に比して、多数の利点が可能となる。さらに、本発明によるペリレンダイマーの色は、対応すると相当に異なる。たフマーのペリレンから得られる色と相当に異なる。たフマーのペリレンから得られる色と相当に異なる。たフマーのペンチルおよび、R=nーペンチルおよび×=1、3ープロピレンモノマーは、二つのペンチル基おしてある場合の式3のダイマーは、二つのペンチルとおいてある場合のプロピル基を有する関連するモノマーペリンよび二つのプロピル基を有する関連するモノマーペリウスよび二つのプロピル基を有する関連するモノマーペリウスよび広い白色光分光感度を有する。その上、ダイマーはそれぞれ赤褐色および赤黒色である。

【0006】さらに、本発明による式3のペリレンは、 太陽電池、化学センサ、またはエレクトロルミネッセン ス装置のような半導体装置の成分として確実に選択で き、また、前述のペリレン顔料はプラスチック用および コーティング用の分散着色剤として確実に選択できる。 【0007】実施形態においては、本発明は、対称ペリ レンビスイミドダイマーよりなる写真生成顔料を目的と している。本発明の実施形態は、支持基板、式3の対称 ペリレンダイマー、特に、R=n-ペンチルおよびX= 1, 3-プロピレン、R=n-プロピルおよびX=エチ レン、ならびにR=n-ブチルおよびX=1、4-フェ ニレンなどである対称ペリレンダイマーよりなる写真生 成層、および電荷移送層、特にホール移送層より構成さ れる撮像部材を目的とするものである。さらに、特に、 本発明による対称ペリレンダイマーは、二つの同じペリ レンビスイミド分子よりなり、その二つのペリレン部分

は、N-N結合、あるいは対称アルキレン、対称シクロ アルキレン、対称アリーレン、または対称アラキレン橋 かけ基、たとえば、1、3-プロピレン、トランス-1, 4-シクロヘキシレン、1, 4-フェニレン、メタ ーキシレン、などによって結合される。本発明によるペ リレンは、対称中心または対称面を有することによって 特徴づけることができる。本発明による写真生成顔料を 有する撮像部材は、約400ナノメートルから約700 ナノメートルまでの波長、すなわち、光スペクトルの可 視領域全体にわたり感光する。本発明の実施形態におい ては、本発明による撮像部材は、通常、白色光に対する 広範囲の分光感度を有し、本明細書おいて説明するよう に長いサイクリング時間を通じて安定な電気特性を有す る。本発明による多数の対称ペリレンビスイミドダイマ 一は、写真生成顔料として選択される場合に、層化素子 における表面電圧約800ボルトという優れた飽和帯電 電位、約50ボルト/秒未満、たとえば35から45ボ ルト/秒の暗減衰、通常のコーティング組成物たとえば ある種のポリマーの層化光感応性撮像部材の製造に選択 される塩化メチレンのような有機溶媒溶液における優れ た分散性および低い溶解性を示す。

[0008]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】公知の 撮像部材は、それらの意図する目的に対しては適切であ るが、改良された写真生成顔料を含む撮像部材は、依然 として必要とされている。さらに、静電写真電気性能の 改良された光導電性成分を含む撮像部材が必要とされて いる。必要とされる静電写真電気性能は、高い飽和帯電 電位、低い暗減衰、電荷生成効率の向上および移送層へ の電荷注入の増加、多様な複写用途を可能とする特製の PIDC曲線形、残留電荷の減少、消去エネルギーの減 少の少なくとも一方、長時間サイクリング性能の改良、 および温度および相対湿度の環境変化による性能変化の 低減などである。また、ポリマーおよび溶媒中の分散性 の向上したある種の対称ダイマーのペリレン写真生成顔 料よりなる光導電性成分を有する撮像部材が必要とされ ている。コーティング用分散、特にディップコーティン グ用分散の調製ができる写真生成顔料も必要とされてお り、それは安定なコロイドであり、沈殿が回避または最 小化され、たとえば、20日から30日までの期間撹拌 せずにほとんど沈殿を生じない分散である。さらに、ポ リマーおよび溶媒中において優れた分散性を有し、光導 電性撮像部材の製造において低費用のコーティング方法 を実施できる光導電性物質が必要とされている。その 上、光スペクトルの赤領域の感光性の向上した撮像部材 を可能とする光導電性物質であって、その光導電性物質 を使用して得られる撮像部材が赤ダイオードおよびガス レーザによる撮像用に選択されることを可能とする光導 電性物質が必要とされている。さらに、スペクトルの緑 および青領域における分光感度を有し、新しく出現する

青および緑電子撮像光源による撮像を可能とする写真生成顔料が必要とされている。また、光レンズ法を使用するカラーコピーのための400ナノメートルから700ナノメートルまでの広範囲の分光感度を有する改良された全整色顔料が必要とされている。市場で入手できる反応物から容易に調製できる写真生成顔料も必要とされており、また、溶剤抽出または真空昇華のような費用と時間のかかる合成後の精製方法によらずに、優れた静電写真電気性能を有する非常に純度の高い顔料を提供する調製方法および精製方法も必要とされている。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、下記を目的とする。第一は、ダイマーの精製を必要とせずに、高分子複合剤の分散着色剤としての使用および層化光導電性撮像素子の写真生成顔料としての使用に適する対称ペリレンビスイミドダイマーを提供することである。すなわち、対称橋かけ基によって互いに結合される二つの同じペリレン部分よりなる対称ペリレンビスイミドダイマー、容易に入手できる原料からダイマー顔料を調製する方法、および光導電性撮像素子または部材の写真生成顔料としての選択に適する光電安定性を有する材料を可能とするダイマーの精製方法を提供することである。

【0010】第二は、本明細書に示す式を有する対称ペリレンダイマー写真生成顔料を有する撮像部材を提供することである。対称ペリレンダイマー写真生成顔料によって、約400ナノメートルから約700ナノメートルまでの光スペクトクルの波長領域における感光性の改良された撮像部材が可能となる。または、この場合は、前記顔料は二つのペリレン核がイミド窒素によって結合されたペリレンである。

【0011】第三は、マゼンタ、赤、褐色、黒、緑、などの多様な色を有することができる顔料を提供することである。色は、主として存在する末端基および橋かけ基によって変わる。

【0012】本発明のこれら目的およびその他の目的は、支持基板と、式3によって包括される対称ペリレンビスイミドダイマー、特に、Rが、水素、nーペンチル、nープロピル、フェニル、シクロヘキシル、などであり、Xが、単一NーN結合、または対称アルキレン、シクロアルキレン、アリーレンまたはアラキルレン橋かけ基、たとえば、1、3ープロピレン、1、5ーペンタメチレン、1、4ーフェニレン、メターキシレンなどである対称ペリレンビスイミドダイマーよりなる写真生成層とによって構成される層化撮像部材を提供する実施形態において実現される。

【0013】アルキレンX-基は、脂肪族、特に2からおよそ25までの炭素原子を有するアルキレン、たとえば、エチレン、1、3-プロピレン、2-メチル-1、3プロピレン、2・2-ジメチル-1、3プロピレ

ン、2ーヒドロキシー1、3ープロピレン、1、4ーおよび2、3ーテトラメチレン、1、5ーおよび2、4ーペペンタメチレン、1、6ー、2、5ーおよび3、4ーペキサメチレン、ヘプター、オクター、ノナー、デカー、ペンタデカー、ドデカー、ペンタデカー、およびエイオカー、サーメチレン、ならびにそれらの分岐異性体および対している。シクロアルキレン基は、シスー1、3ーシクロブチレン、ならびにシスー1、3ーシクログンチレン、ならびにシスー1、3ーシクロペンチレン、ならびにシスー1、3ーシクロペンチレン、ならびについまない。アリーレン基は、6からおよそ24までのよびトランスー1、3ーおよび1、4ーシーカー、1、5ー、2、6ー および2、7ーナフチリレン、1、4ー、1、5ー、2、6ー および2、7ーナフチリレン、1、4ーのよび2、7ーナフチリレン、1、4ーのよび2、7ーナフチリレン、1、4ーのよび2、7ーナフチリレン、1、4ーのよび2、7ーナフチリレン、1、4ーのよび2、7ーナフチリレン、1、4ーのよび2、7ーナフチリレン、1、4ーのよび2、7ーナフチリレン、1、4ーのよび2、7ーナフチリレン、1、4ーのよび2、7ーナフチリレン、1、4ーのよび2、7ーナフチリレン、1、4ーのよび2、7ーナフチリレン、1、4ーのよび2、7ーナフチリレン、1、4ーのよび2、7ーカリスを含むなび2、1、5ーのよび2、

ン、2、2ージメチルー1、3ープロピレン、1、4ーテトラメチレン、1、5ーペンタメチレン、1、6ーヘキサメチレン、1、7ーヘプタメチレンおよび1、8ーオクタメチレン、1、4ーフェニレン、4、4′ービフェニレン、1、3ーキシリレン、および1、5ーナフチレンである。

【0014】オキサアルキルは、3-メトキシプロピルなどを含む。置換アルキルは、ニトロエチルのようなニトロアルキルまたはシアノアルキルを含む。置換アリールは、クロロフェニルなどを含む。アリールアルキルは、グロロフェニルなどを含む。アリールアルキルは、グロロフェニルなどを含む。では、クロロフェニルなどを含む。シクロアルキレンは、2000年シリデンなどを含む。アリーレンは、1、4ーシクロヘキシリデンなどを含む。置換アリーレンは、3、3ージメチル4、4ーピフェニレンなどを含む。置換アラルキレンは、5ーメトキシ1、3ーキシリリデンなどを含む。好適なRは、nーペンチルのようなアルキルであり、好適なXは、1、3ープロピレンのようなアルキレンである。

【OO15】本発明による特定の対称ペリレンダイマー 顔料の例は、Rが、水素、メチル、エチル、nープロピ

ル、イソプロピル、シクロプロピル、シクロプロピルメ チル、nーブチル、イソブチル、secーブチル、シク ロブチル、n - ペンチル、2 - ペンチル、3 - ペンチ ル、2-(3-メチル)ブチル、2-メチルブチル、3 ーメチルブチル、ネオペンチル、シクロペンチル、n-ヘキシル、2-エチルヘキシル、シクロヘキシル、n-ヘプチル、シクロヘプチル、nーオクチル、シクロオク チル、nーノニル、nーデシル、nーウンデシル、nー ドデシル、フェニル、ベンジル、フェネチルおよび置換 フェニル、芳香族環がフッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メ チル、ヒドロキシメチル、トリフルオロメチル、tーブ チル、tーブトキシ、メトキシ、トリフルオロメトキ シ、ニトロ、シアノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ などの1から5までの置換基を含むベンジルおよびフェ ネチル基、などであり、Xが、窒素-窒素結合を表す対 称ペリレンダイマー顔料を含む。

【0016】本発明による写真生成対称ペリレンビスイ ミドダイマーの特定の例は、式3によって包括され、R =n-プロピルおよびX=1,3-プロピレン、R=n ープロピルおよびX=4, 4′ービフェニル、R=フェ ネチルおよびX=1, 3~プロピレン、R=ペンチルお よびX=1,3ープロピレン、R=nーブチルおよびX 3-プロピレン、R=2-メトキシブチルおよびX= 1, 3-プロピレン、R=3-メチルブチルおよびX= 1, 3-プロピレン、R=n-プロピルおよびX=ひと つのN-N結合(すなわち、X置換基が全く存在しない 場合であるので、Xを(X)nで表すと、nは数字ゼロ (O)である。(X)nの場合、nが数字ゼロであるこ とは、すなわち、X基が全く存在せず、N-N結合だけ が存在することであり、また、アルキレンのようなX基 がある場合は、nは好適には数字1である。)、ならび R=n-ブチルおよびX=4, 4'-(4'',4′′′ージフェノキシ)フェニレンである写真生成対

[0017]

【発明の実施の形態】実施形態においては、本発明による撮像部材は、説明する順序で示すと、導電基板、樹脂状パインダ組成物に分散される対称ペリレンビスイミドダイマー顔料を含む写真生成層、および電荷移送層よりなり、電荷移送層は不活性樹脂状パインダ中に分散される電荷移送分子を含む。

称ペリレンビスイミドダイマーを含む。

【 O O 1 8 】実施形態においては、光導電性撮像部材は、導電基板、不活性樹脂状パインダに分散されるアリールアミンのようなホール移送組成物を含むホール移送層、および頂部層として樹脂状パインダ組成物中に任意に分散される対称ペリレンビスイミドダイマー顔料よりなる写真生成層を備える。または、導電基板、ホール阻止金属酸化物層、任意の接着層、樹脂状パインダ組成物中に任意に分散される本発明による対称ペリレンビスイ

ミドダイマー顔料よりなる写真生成層、および樹脂状パインダ中に任意に分散されるアリールアミンホール移送 分子を含むアリールアミンホール移送層を備える。

【0019】基板は、全体を電気伝導性材料によって調 製することが可能であり、または電気伝導性表面を有す る絶縁材料によって構成することができる。基板は、通 常、約100ミルまで、好適には約1ミルから50ミル までの有効厚さとすることができるが、厚さはこの範囲 外とすることもできる。基板層の厚さは、経済的考慮お よび機械的考慮などの多数の因子によって変わる。この ようにして、この層は、たとえば、100ミルを超える 実在の厚さ、または厚さによる悪影響が全くない限りは 最小の厚さとすることができる。特に好適な実施形態に おいては、この層の厚さは、約3ミルから約10ミルま でである。基板は、不透明または事実上透明とすること ができ、また所望の機械的特性を有する多数の適切な材 料を含むことができる。基板全体を電気伝導性表面と同 じ材料で構成すること、または電気伝導性表面を基板の 単なる被覆とすることが可能である。任意の適切な電気 導電性材料を使用することができる。通常の電気導電性 材料は、銅、真鍮、ニッケル、亜鉛、クロム、ステンレ ス鋼、導電性プラスチックおよびゴム、アルミニウム、 半透明アルミニウム、鋼、カドミウム、チタン、銀、 金、適切な物質の含有または環境湿度の調整による紙に 導電性を与えるために十分な水分含量の保証によって電 導性とされる紙、インジウム、スズ、たとえば、酸化ス ズ、酸化インジウムスズなどの金属酸化物、などを含 む。基板層の厚さは、導電性部材の所望の用途によって 相当広範囲に変化する。通常は、導電層の厚さは、約5 0オングストロームから多数のセンチメートルまでの範 囲であるが、厚さはこの範囲外とすることもできる。柔 軟性静電写真撮像部材が所望される場合は、通常、厚さ は約100オングストロームから約750オングストロ 一ムまでである。基板は、有機および無機材料を含む任 意の他の従来の材料から製作することができる。通常の 基板材料は、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリウレ タン、紙、ガラス、プラスチック、マイラー(MYLA R) (登録商標) (E. I. DuPontより入手可 能)またはメリネックス(MELINEX)447(登 録商標)(ICIAmericas,Inc.より入手 可能)のようなポリエステル、などを含む。所望によ り、導電性基板は絶縁材料の上に塗布することができ る。さらに、基板は、チタン被覆マイラー(登録商標) またはアルミニウム被覆マイラー(登録商標)のような 金属被覆プラスチックを含むことが可能であり、この場 合は、金属被覆表面は写真生成層または基板と写真生成 層との間に位置する任意の他の層と接触する。被覆基板 または非被覆基板は、柔軟性または剛性とすることが可 能であり、また平板、円筒状ドラム、スクロール、エン ドレスフレキシブルベルト、など多数の形状とすること

ができる。基板の外面は、好適には酸化アルミニウム、 酸化ニッケル、酸化チタンなどのような金属酸化物を含む。

【〇〇20】実施形態においては、接着を改良するために、基板とその後に塗布される層との間の中間接着層が望ましいことがある。このような接着層が利用される場合は、接着層は約0.1ミクロンから約5ミクロンから約5ミクロンから約5ミクロンから約5ミクロンから約5ミクロンから約5ミクロンから約5ミクロンから約5ミクロンから約5ミクロンからがであるが、厚さはこの範囲外とすることが好適であるが、厚さはこの範囲外とすることができる。通常の接着層は、ポリエステル、ポリウレタン、ポリメチルメタクリレートなどニルブチラール、ポリウレタン、ポリメチルメタクリレートなどことができるので、ポリメチルメタクリレートなどである。基板の表面は、金属酸化物層または接着層を有するまたは有しない金属酸化物層の上に接着層を有するまたは有しない金属酸化物層も含む。

【〇〇21】写真生成層の有効厚さは、たとえば、約 0. 05ミクロンから10ミクロン以上までであり、実 施形態においては、約0.1ミクロンから約3ミクロン までの厚さである。この層の厚さは、主として層の写真 生成物質の濃度によって変化することがあり、濃度は、 通常、約5%から100%まで変化することがある。1 00%値は、通常、写真生成層が顔料の真空蒸発によっ て調製されるときに発生する。写真生成物質がバインダ 物質中に存在するときは、バインダは、たとえば、約2 5重量%から約95重量%までの写真生成物質を含み、 好適には約60重量%から約80重量%までの写真生成 物質を含む。通常、画像関係露光段階または印刷露光段 階において写真生成層に向けられる入射放射線の約90 %から約95%以上までを吸収するために十分な厚さの 写真生成層を形成することが望ましい。写真生成層の最 大厚さは、主に、機械的考慮のような因子、選択される 特定の写真生成化合物のような因子、他の層の厚さ、お よび柔軟性写真生成撮像部材が望まれるかによって変わ

【0022】通常の移送層は、たとえば、米国特許第4,265,990号、第4,609,605号、第4,297,424号および第4,921,773号に開示されている。有機電荷移送層も使用することができる。通常、電荷、特にホール、移送物質は以下を含む。【0023】米国特許第4,306,008号、第4,304,829号、第4,233,384号、第4,115,116号、第4,299,897号、第4,081,274号、および第5,139,910号に開示されている種類のホール移送分子は、本発明による撮像和けに対して選択することができる。通常のジアミン・トル移送分子は、N,N'ージフェニルーN,N'ージフェニル)ー(1,1'ービフェニル)ー4,4'ージアミン、N,N'ージフェニルーN,N'

ーピス(4ーメチルフェニル)ー(1、1′ーピフェニ ル) -4, 4′ジアミン、N, N′-ジフェニル-N. N'ービス(2-メチルフェニル)ー(1, 1'ービフ ェニル) - 4, 4' -ジアミン、N, N' -ジフェニル -N, N'-ビス (3-エチルフェニル)- (1, 1' ーピフェニル)ー4、4′ージアミン、N、N′ージフ ェニルーN、N'ービス(4ーエチルフェニル)ー $(1, 1' - E \cup x = x) - 4, 4' - E \cup x = x$ N'ージフェニルーN, N'ービス(4-n-ブチルフ ェニル) - (1, 1'-ピフェニル) - 4, 4'-ジア ミン、N, N'ージフェニルーN, N'ーピス(3ーク ロロフェニル) ー (1, 1'ーピフェニル) ー4, 4' ージアミン、N, N'ージフェニルーN, N'ービス (4-クロロフェニル) - (1, 1'-ビフェニル) -4. 4′ージアミン、N. N′ージフェニルーN, N′ ービス(フェニルメチル)ー(1, 1′ービフェニル) -4, 4'-ジアミン、N, N, N', N'-テトラフ ェニルー [2, 2'ージメチルー1, 1'ーピフェニ ル] -4, 4' -ジアミン、N, N, N', N' -テト ラー(4ーメチルフェニル)ー [2, 2'ージメチルー [1, 1'ーピフェニル] ー4, 4'ージアミン、N. N'ージフェニルーN, N'ービス(4ーメチルフェニ ル)ー[2, 2′ージメチルー1, 1′ビフェニル]ー 4, 4' ージアミン、N, N' ージフェニルーN, N' ーピス(2ーメチルフェニル)ー [2, 2'ージメチル -1, 1' ピフェニル] -4, 4' -ジアミン、N, N'ージフェニルーN, N'ービス(3-メチルフェニ ル) - [2, 2'ージメチル-1, 1'ピフェニル] -4, 4' ージアミン、N, N' ージフェニルーN, N' ービス(3ーメチルフェニル)ーピレニルー1,6ージ アミン、などを含む。

【0024】本発明の実施形態においては、好適なホール移送層は、提示されるような、特に下記の一般式によって提示されるようなアリールジアミン化合物よりなリ、それはこの化合物が電荷の優れて有効な移送を実施できるためである。

[0025]

【化5】

上式において、X、Y、およびZは、水素、たとえば1からおよそ25までの炭素原子を有するアルキル基、およびハロゲン、好適には塩素よりなる群から選択され、また、X、Y、およびZのうち少なくともひとつは別個のアルキル基または塩素である。YおよびZが水素であ

る場合は、化合物はN、N′ージフェニルーN、N′ービス(アルキルフェニル)ー(1、1′ービフェニル)ー4、4′ージアミンであり、ここでアルキルは、たとえば、メチル、エチル、プロピル、nーブチル、などであり、または化合物はN、N′ージフェニルーN、N′ービス(クロロフェニル)ー(1、1′ービフェニル)ー4、4′ージアミンである。

【0026】電荷移送物質は、電荷移送層に有効量存在 し、有効量は通常は約5から約90重量%までであり、 好適には約20から約75重量%までであり、また、特 に好適には約30から約60重量%までであるが、この 範囲外の量とすることもできる。

【0027】移送層用の絶縁性が高く透明な樹脂状組成物または不活性パインダ樹脂状物質の例は、米国特許第3、121、006号に開示されている物質を含む。適切な有機樹脂状物資の特定の例は、ポリカーボネート、アクリレートポリマー、ビニルポリマー、セルロースポリマー、ポリエステル、ポリシロキサン、ポリアミド、ポリウレタン、ポリスチレンおよびエポキシ、ならびによりである。好適な電気的不活性パインダもなっての分子量を有するポリカーボネート樹脂であり、分子量が約50、000から約100、000までのものが特に好質を有するポリカーボネート樹脂であり、分子量が約50、000から約100、000までのものが特に好適量%の前述の式に相当する活性物質を含み、好適には約20%から約75%までのこの物質を含む。

【0028】類似のバインダ物質を写真生成層のために選択することが可能であり、これには、ポリエステル、ポリビニルブチラール、ポリビニルカルバゾール、ポリカーボネート、ポリビニルフォルマール、ポリ(ビニルアセタール)および米国特許第3、121、006号に開示される物質が含まれる。

【0029】光導電性撮像部材は、導電基板と写真生成 層との間に位置する電荷阻止層を任意に含むことができ る。電荷阻止層は、酸化アルミニウムのような金属酸化 物、またはシランおよびナイロンのような物質を含むこ とができる。適切な物質を追加して例示すると、ポリメ タクリル酸イソブチル、スチレン/メタクリル酸 n - ブ チルのようなスチレンとアクリレートとの共重合体、ス チレンとビニルトルエンとの共重合体、ポリカーボネー ト、アルキル置換ポリスチレン、スチレンーオレフィン 共重合体、ポリエステル、ポリウレタン、ポリテルペ ン、シリコンエラストマー、それらの混合物、それらの 共重合体、などである。電荷阻止層の主な目的は、帯電 中および帯電後における基板からの電荷注入を阻止する ことである。電荷阻止層の厚さは、50オングストロー ム未満から約10ミクロンまで、好適には約2ミクロン を超えない範囲である。

【0030】さらに、光導電性撮像部材は、ホール阻止

層と写真生成層との間に位置する接着界面層も任意に含むことができる。接着界面層は、ポリエステル、ポリビニルブチラール、ポリビニルピロリドン、などの高分子物質を含むことができる。通常、接着界面層の厚さは、約0 6ミクロン未満である。

【0031】本発明による対称ダイマーは、約2から5 当量までのペリレンモノイミドーモノハイドライドと、 1 当量の対称アルキレン、対称シクロアルキレン、対称 アラルキレン、またはエチレンジアミン、プロピレンジ アミン、1、3ージアミノー2ーヒドロキシプロパン、 1、4-ジアミノブタン、メターキシリレンジアミンな どの対称アリーレンジアミンとの反応、または縮合を、 クロロナフタレン、トリクロロベンゼン、デカリン、テ トラリン、アニリン、ジメチルホルムアミド、ジメチル スルホキシド、Nーメチルピロリドンなど溶媒中で、ペ リレンの約1から50モルパーセントの量の酢酸亜鉛、 ヨウ化亜鉛のような触媒の任意の存在下で実施すること によって容易に調製することができる。溶媒中の反応物 の濃度は、約50重量%のジアミンおよびアンハイドラ イドならびに50重量%の溶媒から、約5重量%のジア ミンおよびアンハイドライドならびに95重量%の溶媒 までの範囲とすることが可能であり、好適な範囲は、約 5重量%のジアミンおよびアンハイドライドならびに9 5 重量%の溶媒から、約20重量%のジアミンおよびア ンハイドライドならびに80重量%の溶媒までである。 反応物は、溶媒中で撹拌され、約100℃から約300 ℃までの温度、好適には150℃から205℃までの温 度に加熱され、加熱時間は反応速度によって10分から 約8時間までである。次に、混合物は、約50℃から約 175℃までの温度に冷却され、たとえば、漏斗状微細 多孔性焼結ガラスフィルタまたはガラスファイバフィル タによる濾過によって、固形物顔料が母液から分離され る。次いで、顔料生成物は、ジメチルホルムアミド、メ タノール、水およびアルコールのような熱溶媒および冷 溶媒を使用する多数の洗浄工程にかけられる。任意に、 顔料は、5%の水酸化ナトリウムまたは炭酸カリウムの ような薄い熱または冷塩基水溶液を使用して洗浄するこ とが可能であり、これはいかなる残留原料アンハイドラ イドおよび他の酸性汚染物質も溶解によって除去するの ために有効である。任意に、対称ダイマーペリレン顔料 生成物は、2%塩酸水溶液のような希酸で洗浄すること も可能であり、これは、たとえば、反応触媒として任意 に使用されることがある酢酸亜鉛のような残留金属塩を 除去するために有効である。最後に、顔料は、室温また は200℃までの温度において、大気圧または真空下に おいて乾燥される。付加合成顔料と呼ばれる生成物の収 率は、約50%からほぼ100%までの範囲である。

【0032】さらに、特に、本発明による方法は、以下に述べる段階を含む。2.25モル当量の式4の構造を有し、R=n-プロピル、n-フェニル、などであるペ

リレンテトラカルボン酸モノイミドーモノアンハイドラ イドとN-メチルピロリジノン溶媒との約50重量部の 溶媒に対して約2部のモノアンハイドライドの割合の混 合物を、室温において混合する。1モル当量の1、3-ジアミノプロパン、または1、4-ジアミノベンゼンよ うな対称ジアミン、および、任意に、この混合物に対し て約0.5当量に相当する量の酢酸亜鉛のようなアミン とアンハイドライドの反応を促進することが公知の触媒 を添加する。この混合物を撹拌しながら加熱し、溶媒の 還流を開始させる(N-メチルピロリジノンは202℃ で沸騰)。この処理中に、ジアミンは2モルのモノアン ハイドライドと連続して反応し、ダイマー顔料分子を形 成する。約2時間、溶媒還流温度において加熱および撹 拌を継続し反応完了を確認後、反応混合物を約150℃ まで冷却し、微細多孔性焼結ガラスフィルタまたはガラ スファイバフィルタのようなフィルタを使用し混合物を 濾過する。フィルタは、たとえば、ジメチルホルムアミ ド(DMF)のような沸騰溶媒によって約150℃まで 予熱しておく。フィルタ中の顔料を、約150℃に加熱 したDMFを用いて(これは残留原料アンハイドライド の溶解、したがって除去に有効である)、洗浄濾液が無 色または薄いオレンジ色となりそれを保持するまで洗浄 する。顔料を、室温において、DMFを用いて洗浄し、 最後に、アセトン、メタノール、または類似の低沸点溶 媒を用いて洗浄し、オーブン中で60℃において乾燥す る。

【0033】任意に、水を最終洗浄段階において使用し、顔料湿ケーキを凍結乾燥することができる。通常、この方法によって、流動性の高い顔料が得られ、流動性の高い顔料は他の方法を使用して乾燥された顔料より溶媒中に容易に再分散され、他の乾燥方法による顔料は固く固結した塊を形成することがよくあり、この塊は再分散が困難である。

【0034】また、たとえば、60℃から150℃の熱 溶媒(たとえば、DMF)がすべての過剰原料モノアン ハイドライドをダイマーから除去できない状況において は、任意に、生成物を希水酸化カリウム水溶液(たとえ ば、1%から5%)中に、約1時間から24時間までの 期間、好適には約7時間から約20時間、室温、約25 ℃から約90℃までにおいて、分散させることが可能で あり、この処理によって、モノイミドは水溶性の濃紫色 のカルボン酸ニカリウム塩に変化され、次に濾過し、固 形物を水を用いて洗浄液が無色となるまで洗浄する。生 成物中の残留原料アンハイドライドは、FT一IRおよ びNMRのような公知の分光分析によって検出すること ができ、または生成物を希水酸化カリウム水溶液(約2 %)中で撹拌するカラースポット試験(color s pot test)によって検出することができる(モ ノアンハイドライドの存在は、モノイミドのカリウム塩 の特徴である濃紫色の発色によって示される)。

【0035】また、反応速度を改良するために、酢酸亜鉛二水和物のような金属含有触媒が使用された場合は、生成物を2%塩酸水溶液のような希酸中で撹拌することが可能であり、この処理によって、残留金属が水溶性塩となり、次いで濾過および水による洗浄によって除去することができる。

【0036】本発明による対称写真生成化合物は、その実施形態において、可視波長範囲において感光性を向上させることができる。特に、およそ400ナノメートルから700ナノメートルまでの波長に感光性を有する撮像部材が、本発明の実施形態において提供され、本発明によって、この撮像部材は、通常、約600ナノメートルから約700ナノメートルまでの感光性が必要とされるカラーコピーおよびカラー撮像およびカラー印刷用途、たとえば、赤色LEDおよびダイオードレーザ印刷方法において特に有用となる。

【0037】また、本発明は、本明細書に開示される光 導電性撮像部材を使用する画像生成方法も包括する。本 方法は、本発明による光導電性撮像部材上に静電潜像を 作成する段階、樹脂、カーボンブラックのような顔料、 および電荷添加剤よりなる公知のトナーを使用し潜像を 現像する段階、ならびに現像された静電画像を基板に転 送する段階を含む。任意に、転送画像を、基板上に恒久 的に固定することができる。画像の現像は、カスケー ド、タッチダウン、パウダークラウド、磁気ブラシ、な どのような多数の方法によって実現される。現像画像の 基板への転送は、コロトロン(corotron)また はパイアスロールを使用する方法を含む任意の方法によ って実施される。定着段階は、フラッシュ定着、熱定 着、圧力定着、蒸気定着、などの任意の適切な方法によ って実施することができる。紙、透明金属、などのよう な静電写真コピー機およびプリンタに使用されるいかな る材料も基板として使用することができる。

【0038】本発明による方法の場合、実施形態において酢酸亜鉛のような触媒を、有効量、たとえば、反応物の重量パーセントを基準とする部または重量%の単位で、約1から約20まで、または約1から約3まで選択することは好適である。

【0039】以下の実施例における原料モノアンハイドライドモノイミドは、米国特許第4.501、906号に開示されている方法によって調製した。以下に開示されるダイマーの構造は、主に、トリフルオロ酢酸合有な媒混合物中における1Hおよび13C核磁気共鳴分析によって、確定された。トリフルオロ酢酸一塩化メチレン溶媒中の可視吸収スペクトルも、各生成物について測定された。ビスイミドダイマーの証拠となる最大吸光度は、約500および540ナノメートルであり、これはこの溶媒システムにおけるペリレンビスイミド発色団に特徴的である。慣用名は、置換基に基づいて、またペリレンイミド部分をイミドペリレンイミド基と呼ぶことに

基いて、使用された。混乱および不明瞭を回避または最小化するために、すべての化合物も式3の構造または式4に関連して開示する。

【 O O 4 O 】以下の合成実施例は、選択された通常の合成および精製方法の代表例である。

[合成実施例1] 1, 3-ビス(プロピルイミドペリ レンイミド) プロパン (式3、R=n-プロピル、X= 1、3-プロピレン)の調製:プロピルイミドペリレン アンハイドライド(式4、R=n-プロピル、2.38 グラム、0.0055モル)を100ミリリットルのN ーメチルピロリドン(NMP)に懸濁した液を、O. 1 85グラム(0.0025モル)の1、3ージアミノプ ロパンと混合した。得られた混合物を撹拌しながら加熱 し約202℃で還流させた。2.5時間の還流後、得ら れた黒色懸濁液に50ミリリットルのジメチルホルムア ミド(DMF)を添加し約150℃まで冷却した。得ら れた混合物を沸騰DMFを用いて予め予熱した、磁器漏 斗に入れた9センチメートルホットマン(Whatma n) GF/Fグレードグラスファイバフィルタを通して 濾過した。得られた固形物を漏斗中で、濾液が無色にな るまで洗浄した。1回50ミリリットルの沸騰DMFで 4回の洗浄が必要であった。固形生成物を、50ミリリ ットルの冷DMFで洗浄し、次いで1回25ミリリット ルのメタノールで2回洗浄し、60℃において空気乾燥 し、2. 3グラム(97%)のダイマーを漆黒色固形物 として得た。

【0041】原料モノアンハイドライドの存在について、少量、約1から2重量%の顔料の2%水酸化カリウム水溶液を撹拌して実施したスポットテストは負であり、モノイミドジカルボキシル酸塩の特徴である濃赤紫色の徴候は全く認められなかった。

【0042】 [合成実施例2] ビス(プロピルイミド ペリレンイミド)ーメターキシリレン(式3、R=n-プロピル、X=1,3キシリレン)の調製:プロピルイ ミドペリレンアンハイドライド(R=n-プロピル、 2. 38グラム、0. 0055モル) とメターキシリレ ンジアミン(0.340グラム、0.0025モル)と の混合物を、75ミリリットルのNMPに加え、撹拌し ながら加熱して還流させた。赤みがかったオレンジ色の 懸濁液を還流状態で2時間20分撹拌後、40ミリリッ トルのDMFを添加して155℃まで冷却した。得られ た固形物を濾別し、実施例1のように沸騰DMFを用い て洗浄し、最後の沸騰DMF濾液は薄いオレンジ色であ った。50ミリリットルの冷DMFおよび2×25ミリ リットルのメタノールを用いて洗浄後、60℃の空気中 で乾燥し、2. 1グラム(87%)のブルゴーニュ赤葡 萄酒色の固形生成物を得た。原料モノアンハイドライド の存在に関するスポットテストは負であった。

【0043】 [実施例3] <u>4, 4'ービス(nープロ</u> ピルイミドペリレンイミド) ビフェニル(式3、R=n 一プロピル、X=4.4′ーピフェニレン)の調製:
2.38グラム(O.OO55モル)のnープロピルイミドペリレンアンハイドライド(式4、R=nープロピル)、4.4′ージアミノピフェニル(O.460グラム、O.OO25モル)および酢酸亜鉛二水和物(O.270グラム、O.OO125モル)を75ミリリットルのNMPに加え、撹拌しながら加熱して還流させた。2時間20分還流後、50ミリリットルのDMFを混合物に添加し、混合物を150℃まで冷却した。沸騰DMFで予め約150℃に予熱した直径9センチメートルのガラスファイバフィルタ(等級GF/F)を使用して、混合物を濾過し、固形分を1回50ミリリットルの沸騰DMFで4回洗浄し、次いで50ミリリットルの冷DMF洗浄し、また1回20ミリリットルのメタノールで2回洗浄した。

【 O O 4 4 】 固形分の試料を水酸化カリウムの 2 %水溶液に加え撹拌すると、赤紫色を呈し、これは原料アンハイドライドが生成物中に残存することを示した。生成物に 1 O O ミリリットルの D M F を加え撹拌し、懸濁液を加熱し 5 分間還流後、再度濾過し、前述のように洗浄した。生成物を 6 O ℃において乾燥し、 1. 7 グラムのオレンジ色の固形物を得た。これはダイマー収率 6 7 %に相当する。

【OO45】 [実施例4] 1, 4-ビス(ペンチルイ ミドペリレンイミド) ベンゼン(式3、R=n-ペンチ <u>ル、X=1,4-フェニレン</u>)の調製:n-ペンチルイ ミドペリレンアンハイドライド(R=nーペンチル、 2. 61グラム、0. 0055モル)、1, 4ージアミ ノベンゼン(0.270グラム、0.0025モル)、 および酢酸亜鉛二水和物(0.27グラム、0.001 25モル)の混合物を、75ミリリットルのNMPに加 え撹拌しながら加熱した。得られた褐色懸濁液を3時間 45分還流下に加熱後、50ミリリットルのDMFを添 加し、150℃まで冷却した。得られた固形物を予熱し た9センチメートルGF/Fフィルタによって濾過し、 沸騰DMF(50ミリリットルで5回)で洗浄した結 果、濾液は薄い、または微かなオレンジ色であった。次 に、固形生成物を冷DMFで洗浄し、次いで実施例2で 述べたようにメタノールで洗浄後、60℃において乾燥 し、2. 1グラム(85%)のダイマー生成物を赤色固 形物として得た。

【0046】原料アンハイドライド反応物についてのスポットテストは、負であった。

【0047】 [実施例5] 1,3-ビス(フェネチルイミドペリレンイミド)プロパン(式3、R=2-フェネチル、X=1,3-プロピレン)の調製:フェネチルイミドペリレンアンハイドライド(式4、R=2-フェネチル、2.72グラム、0.0055モル)および1.3-ジアミノプロパン(0.185グラム、0.00250モル)を、100ミリリットルのNMPに加

え、室温で15分間撹拌した。次に、得られた混合物を加熱して還流させ(202℃)、この温度に2時間保持した。得られた黒色分散に、50ミリリットルのDMFを添加し150℃まで冷却後、予熱したガラスファイバフィルタを使用し濾過した。固形生成物をフィルタ上で1回当たり25ミリリットルの沸騰DMFで5回洗浄し、次に25ミリリットルの冷DMFで洗浄し、次いで1回当たり25ミリリットルのメタノールで2回洗浄した。生成物を、60℃で乾燥し、2.4グラム(93%)のダイマー生成物を漆黒色固形物として得た。

【0048】 [実施例6] 1,3-ビスー(ペンチル イミドペリレンイミド) プロパン(式3、R=n-ペン チル、X=1, 3-プロピレン)の調製:1リットルの エルレンマイヤーフラスコ中で、750ミリリットルの NMPにモノペンチルイミドペリレンアンハイドライド (R=n-ペンチル、12. 7グラム、0. 0275モ ル)を加えて十分に撹拌した懸濁液を、O. 927グラ ム(1、05ミリリットル、0、0.125モル)の1、 3 - ジアミノプロパンで処理した。次に、得られた混合 物を室温、約25℃において15分間撹拌後、加熱し還 流させた。得られた混合物は、最初は約120℃におい て薄い暗褐色となったが、202℃において還流を始め ると、色が消え黒色に変色した。混合物を還流下で3時 間15分撹拌した後、放置して160℃に冷却した。混 合物を、約300ミリリットルの沸騰DMFで予熱した 磁器漏斗に入れた15センチメートルホットマンガラス ファイパフィルタ(等級GF/F)によって濾過した。 得られた固形生成物を漏斗上で、1回当たり150ミリ リットルの沸騰 DMFを用いて3回洗浄した。濾液は、 最初は暗褐色であった。最後の沸騰DMF洗浄の濾液は 無色であった。次に、得られた固形物を50ミリリット ルのDMF、次いで、1回当たり25ミリリットルの水 で3回洗浄した。次に、固形物を60℃で乾燥し、1 1. 1グラムのダイマーを黒色固形物として得た(収率 93%)。希水酸化カリウム水溶液を使用するスポット テストによって、原料アンハイドライドの存在は全く認 められなかった。

【0049】[実施例7] <u>ビスー(プロピルイミドペリレンイミド)(式3、R=n-プロピル、X=N-N結合)の調製:</u>2.39グラム(0.0055モル)のモノプロピルイミドペリレンアンハイドライド(R=nープロピル)および無水ヒドラジン(0.0080グラム、78マイクロリットル、0.0025モル)を、100ミリリットルのNMFに加え、撹拌しながら加熱し還流させた。1.5時間還流(202°C)後、得られた混合物を150°Cまで冷却し、50ミリリットルの沸騰DMFで予熱した直径7センチメートルホットマン等級934AHガラスファイバフィルタによって濾過した。得られた固形物を、漏斗上で、1回当たり20ミリリットルの沸騰DMFで3回洗浄した。最終濾液は、薄いオ

レンジ色であった。固形物を冷DMF、次いで水で洗浄 後、60℃で乾燥した。

【0050】こうして得られた生成物の少量の試料(約20ミリグラム)を2ミリリットルの2%水酸化カリウム溶液に分散させると、約1時間後に赤紫色を呈し、生成物中に原料モノアンハイドライドが残存することを示した。全生成物を、100ミリリットルの2%水酸化カリウム溶液中で、90℃から100℃において1時間撹拌し、得られた紫色の懸濁液を冷却し、濾過した。固形物を、水で濾液が無色となるまで洗浄し、次に、20ミリリットルのメタノールで洗浄した。生成物を、60℃で乾燥し、1.2グラム(56%)の精製ダイマーを得た。

【0051】[実施例8] <u>9,9</u>-ピス(4-ペンチ <u>ルイミドペリレンイミドフェニル)フルオレン(式3、</u> R=n-ペンチル、X=9, 9-ビスー(4-フェニ <u>ル)フルオレン)の調製:</u>ペンチルイミドペリレンアン ハイドライド(5.07グラム、0.011モル)、 9, 9-ビス(4-アミノフェニル)フルオレン(1. 74グラム、0.0050モル)および触媒の酢酸亜鉛 二水和物(1.1グラム、0.0050モル)を200 ミリリットルのNMPに加え、アルゴンガス雰囲気下で 撹拌しながら加熱した。得られた混合物を還流下で(2 02℃) で3時間15分撹拌した後、150℃に冷却 し、予熱した(沸騰DMF) 1 1センチメートルホット マンGF/Fガラスフィルタを用いて濾過した。得られ た固形物を漏斗中で1回当たり200ミリリットルの沸 騰DMFで3回洗浄した。最初の濾液は暗褐色であった が、最後の洗浄濾液は無色であった。湿ケーキについて の希水酸化カリウム水溶液によるスポットテストは、原 料アンハイドライド反応物に関して負であった。触媒か ら形成された残留亜鉛塩を除去するために、生成物を3 00ミリリットルの2%塩酸水溶液中で、60℃におい て1時間激しく撹拌後、再び濾過した。 固形生成物を、 水で濾液のpHが6になるまで洗浄後、60℃において 乾燥し、4. 7グラム(76%収率)の所望のジアミン を輝オレンジ色の固形物として得た。

【0052】 [実施例9] 1,4-ビス(4-n-ブ チルイミドペリレンイミドフェノキシ) ベンゼン(式 3、R=n-ブチル、X=1,4-ビス(4-フェノキシ) ベンゼン) の調製:n-ブチルイミドペリレンアン ハイドライド(式4、R=n-ブチル、4.92グラム、0.011モル)、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ) ベンゼン(1.46グラム、0.005モル)、および酢酸亜鉛二水和物(0.22グラム、0.001モル)を、200ミリリットルのNMPに加え、 撹拌しながら加熱し還流させた。混合物を還流温度(202℃)に2時間加熱後、150℃に冷却し、予熱したガラスファイバフィルタを用いて濾過した。固形物を、1回当たり100ミリリットルの沸騰DMFで4回洗浄 し、次いで100ミリリットルの冷DMFで洗浄後、1回当たり50ミリリットルのメタノールで2回洗浄した。生成物を空気中で乾燥し、5.0グラム(80%)のダイマーを赤褐色固形物として得た。

【0053】 [比較実施例1] <u>ビス(n-Jロピルイ</u> ミド)ペリレン(R=n-Jロピル)の調製: 3, 4, 9, 10-ペリレン四カルボン酸二無水物(7. 8 4 グラム、0. 02モル)およびn-Jロピルアミン(8. 2ミリリットル、5. 9 1 グラム、0. 10モル)を3 00ミリリットルのNMPに加え、撹拌しながら加熱し、202℃において還流させた。得られた黒色懸濁液を還流下で30分加熱後、150℃まで冷却した。得られた混合物を予熱したガラスファイバフィルタを用いて 濾過し、固形物を沸騰 DMF(3×50 ミリリットル)で洗浄した結果、濾液は薄いオレンジ色となった。固形生成物を50ミリリットルの冷 DMFで洗浄し、次いで 2×50 ミリリットルの水で洗浄後、60℃において乾燥し、8. 2 グラム(87%)のビスイミドを光沢のある黒色結晶として得た。

【0054】 [比較実施例2] <u>ビス(n-ペンチルイミド)ペリレン(R=n-ペンチル)の調製:</u>3、4、9、10-ペリレン四カルボン酸二無水物(7、84グラム、0、02モル)およびアミルアミン(8、72グラム、11、6ミリリットル、0、10モル)の混合物を、撹拌しながら加熱し202℃で還流させた。30分還流後、混合物を120℃に冷却し濾過した。固形生成物を、1回当たり50ミリリットルの100℃のDMFで3回洗浄後、50ミリリットルの冷DMFで洗浄し、次いで1回当たり25ミリリットルのメタノールで2回

洗浄した。60℃で乾燥し、8.7グラム(82%)の 前述のイミド生成物を光沢のある暗褐色結晶として得 た。

【0055】[実施例10] プラスチック用分散着色 <u>剤としての対称ペリレンビスイミドダイマーの使用例</u> 通常の分散方法:主として、本発明によるダイマーの分 散着色剤としての用途を示すために、ポリ(酢酸ビニ ル)中に分散された顔料の試料を、以下の方法によって 調製した。すなわち、〇、2グラムの調製されたペリレ ンビスイミドダイマー顔料、8ミリリットルのポリ(酢 酸ビニル)(MW=45, 000、Polyscien ces, Inc.)の1. 5重量%ジクロロメタン溶 液、および70グラムの1/8インチ径ステンレス球 を、30ミリリットルのガラスジャーに詰めた。ジャー を密閉し、混合物をロールミル上で3日ないし5日間、 顔料粒子の大きさがサブミクロンとなり適切に分散され るまで粉砕した。#8巻線ロッドを使用し分散をマイラ 一(登録商標)ポリエステルのような透明プラスチック に塗布することによって、カラーフィルムを調製した。 公称フィルム湿潤厚さは約20ミクロンであり、乾燥フ ィルムは約1ミクロンであった。PVA中に十分に分散 された約60%の顔料を含むフィルムは、ほぼ1の光学 濃度を有し、多様な色を表示する。

【0056】本発明によるダイマーのR基およびX基を変化させることによって利用できる広範囲の色を、表1に示す。表1は、12の代表的化合物について調製されたフィルムの色を示す。

[0057]

【表 1】

幾つかの	ベ	IJ	レ	ン	۲	ス	1	Ξ	۲	4	1	マ	-	တ	粗	뽽	顁	料
	±	٠	7 K	В	v	Δ	_	=+	7	,	n.	٨.	ø.	4				

R	х	粗製額料の色	PVA分散の色		
nーペンテル	4,4'~ピフェニレン	赤 – オレンジ	オレンジ		
ィソープチル	1,4ーフェニル	光沢のない赤	赤-オレンジ		
nープロピル	N一N結合	黑	紫		
フェネチル	エチレン	黒	黑		
メチル	1,3ープロピレン	黒	赤		
n - ブチル	1,3ープロピレン	黒	オリーブ緑		
ネオ-ペンチル	1,3ープロヒレン	赤一褐色	明るい赤		
n - プチル	2,2-ジメチルー	黄一褐色	スミレ色		
	1,3ープロピレン				
n - プロピル	1,4-	暗褐色	ブルゴーニュ		
	テトラメチレン				
フェネチル	1,4-	オレンジ	オレンジ		
	テトラメチレン				
nープロピル	1,8-	暗褐色	エビ茶色		
	オクタメテレン				
nーペンチル	1,10-	褐色	赤		
	デカメチレン	<u></u>			

[実施例11] ペリレンビスイミドダイマーの静電写 真評価:実施例1,3,5,6,7,および9によって 得られたペリレンダイマー顔料を使用して、光感応性撮 像部材を作成した。これらの光感応性撮像部材は、通常 は、写真生成層およびその上に電荷移送層を含む2重層 光受容体として公知である。写真生成層は、原料分散か ら以下の方法によって調製した。70グラムの1/8イ ンチステンレス球を含む30ミリリットルのガラス瓶中 で、0.2グラムのペリレンダイマー顔料を0.05グ ラムのポリビニルカルバゾール (PVK) ポリマーおよ び8. 1ミリリットルの塩化メチレンと混合した。この 瓶をロールミル上に置き、分散を4日間粉砕した。1. 5ミルギャップのフィルム塗布具を使用し、厚さ0.1 ミクロンのシラン層で覆われ、その上に厚さ0.1ミク ロンのE. I. Dupont49, 000ポリエステル 接着剤を有する75ミクロンの厚さのチタン被覆マイラ 一(商標)基板に、顔料分散を塗布して写真生成層を形 成した。その後、形成された写真生成層を強制通風乾燥 器中で135℃において20分乾燥した。各素子に対す る写真生成層を、それぞれ、以下により調製されるアミ ン電荷移送層によって被覆した。移送層溶液は、8.3 グラムのマクロロン(MAKROLON)(商標)、ポ リカーボネート樹脂、4. 4グラムのN, N'ージフェ ニルーN、N'ービス(3-メチルフェニル)ー(1、

1′ービフェニル)-4、4′ージアミン、および8 2.3グラムの塩化メチレンを混合して調製した。10 ミルギャップのフィルム塗布具を使用して、この溶液を 前述の写真生成層に塗布した。得られた部材を、強制通 風乾燥器中で135℃において20分乾燥した。移送層 の最終乾燥厚さは20ミクロンであった。

【0058】次に、コロナ放電装置を使用し、電位計に 固着される容量結合プローブによって測定される表面電 圧が初期値 V ()に達するまで、各撮像部材の表面に静電 荷を与えることによって、各撮像部材の静電写真電気特 性を測定した。暗所に5秒間放置し、荷電された部材の 表面電圧が暗現像電圧Vddpに達した後、次に、部材を フィルタ付キセノンランプからの光に露光させた。光放 電効果のために、表面電圧がバックグラウンド電圧Vbg まで低下したことが認められた。通常、暗減衰はボルト **/秒の単位で(∨0−∨ddp)/0.5として計算され** る。通常、暗減衰値が低いほど、部材が光によって露光 される前にその電荷を保持する性能が優れている。同様 に、Vddpが低いほど、部材の帯電性能が劣る。光放電 百分率は、100%×(Vddp-Vbg)/Vddpとして求 められる。露光段階中に撮像部材を光放電させるために 使用される光エネルギーは、測光器によって測定した。 撮像部材の光感度は、E_{1/2}の術語、すなわち暗現像電 圧から50%光放電を実現するために必要とされる露光 エネルギーをエルグ $/cm^2$ の単位で示した量によって表すことができる。光感度が高いほど、 $E_{1/2}$ 値は小さい。高い光感度(低い $E_{1/2}$ 値)、低い暗減衰、および高い帯電が、静電写真撮像部材の性能改良のために望ましい。

【0059】下記の表2に、使用露出光が500ナノメートルの波長である場合の静電写真電気性能を要約して示す。

【0060】 【表2】

操像 部材 番号	ベリレン	実施例	暗波袞 V/s	E 1/2 ~
1	1,3-ピス (プロピルイミドペリレン イミド)プロパン	1	17.3	11.0
2	4 , 4 ′ ーピスー(n ー プロピルイミドペリレン′ イミド)ピフェニル	3.	27.0	20.0
3	1,3ーピス(フェネチル イミドペリレンイミド) プロパン	5	27.0	13.0
4	Ⅰ,3-ピス-(ベンチル イミドベリレンイミド) プロパン	6	34.0	4.4
5	ピスー(プロピルイミド ベリレンイミド)	7	9.5	25.6
6	1 , 4 ー ビス ー (4 , 4 ´ - n - ブチルイミドベリレンイミド フェノ キシ)ベンゼン	9	19.0	-7.3

本発明による写真生成顔料を有するすべての撮像部材は、許容できる飽和帯電電位を示し、また大部分は約20からく50ボルト/秒までの低度または中度の暗減衰を示し、また光感度は優秀(約4.4エルグ/cm²のE1/2)までの範囲であり、これらのペリレンダイマーは静電写真用途において非常に有用であることを示した。光感度の傾向は、ペリレン顔料の化学構造からは明らかでない。【0061】 [実施例12] ペリレンビスイミドダイマー酸料とモノマーペリレン顔料との比較:ペリレンダイマーとして、実施例6から得られた1、3ービスー

(ペンチルイミドペリレンイミド) プロパンを含む撮像 部材の静電写真特性を、モノマーペリレン顔料として、比較実施例 1 および 2 から得られたビス (nープロピルイミド) ペリレン、およびビス (nーペンチルイミド) ペリレンを含む撮像部材の特性と比較した。実施例 1 1 に従って、撮像部材を各写真生成顔料ごとに製作し、撮像部材の静電写真電気特性を検査した。得られた結果を要約して表 3 に示す。

【0062】 【表3】

摄像 部材 番号	ベリレン・	合成	暗滅衰 V/s	E:/z
1	1,3-ビス- (ベンチルイミドベリレン イミド) プロパン	実施例 6	34	4.4
2	ビス-(n-プロピルイミド) ベリレン	比較 実施例 1	10	13
3	ピス -(n -ベンチルイミド) ベリレン	比較 実施例 2	10	7

同じ量、たとえば、約50%の光放電を実現するため に、ペリレンダイマーである1、3-ビス-(ペンチル イミドペリレンイミド)プロパンは、約4ェルグ/cm2の露光エネルギーを必要とするが、一方、モノマーペ

リレン顔料は、7から13エルグ/cm²までのエネル ギーを必要とする。したがって、本発明によるダイマー

顔料は、モノマー顔料に比較して、2倍から3倍の高い 光感度を有する。

フロントページの続き

(72) 発明者 アー ミー ホー カナダ オンタリオ州 ミシソーガ マル カスター ロード 3407 (72)発明者 ゴードン ケイ ハマー カナダ オンタリオ州 ミシソーガ サウ ス ミルウェイ 1-2280